

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 27 września 2022 roku

*w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie*

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowiło % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, co stanowiło % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano, co stanowiło % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału

zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowiło % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, co stanowiło % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano, co stanowiło % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowiło % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, co stanowiło % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano, co stanowiło % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowiło % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, co stanowiło % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano, co stanowiło % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowiło % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, co stanowiło % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano, co stanowiło % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.